

FORMOSA⁺GX

2019 GASE Formosa+
Global Expert
GASE 國際人才培育鏈結
國際專家工作坊

October 25, 2019 | 10:00 AM – 01:00 PM

繼往開來：建立全球化半導體研發 及人才培育基地

From Strength to Strength -
Building a Global Base for Semiconductor R&D and Talent Cultivation

引言人

程海東 博士

國立交通大學
國際半導體產業學院講座教授

與談人

任廣禹 博士

香港城市大學學務副校長

孫元成 博士

前台積電副總經理兼技術長

陳冠能 博士

國立交通大學國際長
暨國際半導體產業學院副院長



國立交通大學
National Chiao Tung University

報名網址請掃描
QR code



繼往開來：建立全球化半導體研發 及人才培育基地

From Strength to Strength -

Building a Global Base for Semiconductor R&D and Talent Cultivation

October 25, 2019 | 10:00 AM - 01:00 PM

國立交通大學(光復校區) 浩然圖書資訊中心B1國際會議廳

時間	流程
09:30-10:00	報到
10:00-10:10	開幕式
10:10-10:30	科技部全球事務與科學發展中心(GASE)國際推廣成果分享
10:30-11:30	<p>繼往開來：建立全球化半導體研發及人才培育基地</p> <p>引言人：程海東 博士 / 國立交通大學國際半導體產業學院講座教授 與談人：任廣禹 博士 / 香港城市大學學務副校長 孫元成 博士 / 前台積電副總經理兼技術長 陳冠能 博士 / 國立交通大學國際長</p>
11:30-12:00	綜合交流座談
12:00-13:00	餐敘

